

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成24年10月25日 (2012.10.25)

【公開番号】特開2010-177423(P2010-177423A)

【公開日】平成22年8月12日 (2010.8.12)

【年通号数】公開・登録公報2010-032

【出願番号】特願2009-18093(P2009-18093)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

G 0 3 F 7/20 (2006.01)

G 0 2 B 13/24 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/30 5 1 5 D

G 0 3 F 7/20 5 2 1

G 0 2 B 13/24

【手続補正書】

【提出日】平成24年1月31日 (2012.1.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2】

前記分割光学系は、前記複数の位置に形成される前記パターンの像が互いに同じ向きに投影されるように前記パターンからの光束を分割することを特徴とする請求項 1 に記載の投影光学系。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 9】

前記分割光学系は、位相格子を含むことを特徴とする請求項 7 に記載の投影光学系。